

보정된 Scatterometer의 측정데이터를 사용한 SAR 데이터 교정

SAR Data Correction Based on Calibrated-Scatterometer Measurements

정 구 준 · 흥 진 영 · 오 이 석

Goo-Jun Jung · Jin-Young Hong · Yi-Sok Oh

요 약

본 논문에서는 calibration된 scatterometer를 이용하여 SAR 데이터를 보정하는 연구 결과를 선보인다. 도체구를 이용하여 안테나 주빔에서의 polarimetric한 안테나 패턴(크기와 위상)을 측정하고, 이 데이터를 이용하여 차량 탑재형 네트워크 분석기형 scatterometer 시스템을 polarimetric하게 정확하게 보정하였다. 이 scatterometer를 이용하면 잔디밭, 녹, 맨땅 등의 지표면에 대한 정확한 Mueller 행렬을 얻을 수 있으므로, 레이더 산란계수뿐만 아니라 위상변수들도 정확하게 측정하게 된다. 또한, 대부분의 SAR 시스템에는 위상변수 측정에 어려가 있게 되고, polarimetric하게 보정된 scatterometer로 SAR가 측정하는 지역을 동시에 측정하여 SAR 데이터를 교정할 수 있다. 이러한 polarimetric한 보정 방법을 이용하면, 산란계수의 보정효과는 크지 않으나, hh-편파와 vv-편파간의 위상변수인 degree of correlation α 의 보정효과는 매우 큼을 알 수 있었다.

Abstract

This paper presents an SAR-data calibration technique using a well-calibrated scatterometer. At first, a fully polarimetric antenna pattern(magnitude and phase) of the antenna main-beam using a conducting sphere was measured. Then, this data were used to calibrate polarimetrically an auto-mounted network analyzer-based scatterometer system. This scatterometer system can be used to measure the accurate Mueller matrices of earth surfaces such as grass fields, rice fields and bare soil surfaces; i.e., the phase-difference parameters can be obtained as well as the radar scattering coefficients. If a polarimetrically calibrated scatterometer is operated at the same time with the SAR system, the scatterometer data can be used to correct the SAR data, especially the phase-difference parameters. It was found that the correction effect is remarkable for the degree of correlation α , which is one of the phase-difference parameter, while the correction effect is negligible for the magnitude parameters(backscattering coefficients).

Key words : Mueller Matrix, Phase-Difference Parameters, Polarimetric Calibration

I. 서 론

전 편파(Full-polarimetric) 레이더 시스템의 보정에 관한 주제는 많은 사람들에 의해 연구되어져 왔다^[1].

특히 마이크로파 원격탐사의 분야에서 정확히 보정된 시스템에 의한 측정이 정확한 모델링 및 정량적 지표면 변수 추출 알고리듬에 중요한 역할을 한

다. 이에 따라 시스템을 구성하는 능동소자와 안테나의 편파별 채널간 간섭에 의해 발생하는 왜곡을 제거하는 것이 필요하고 또 그에 관한 기술 보정이 필요하게 되었다^[2].

많은 사람들에 의해 보정의 기술이 연구되어 왔으나 이는 많은 산란체들로 구성되어 있는 분포목표물(distributed targets)에 대한 것이 아니라 하나의 산

「이 연구는 정보통신기초기술연구지원사업(정보통신연구진흥원)의 지원으로 연구되었음.」
홍익대학교 전파통신공학과(Department of Radio Science & Communication Engineering, Hongik University)

· 논문 번호 : 20031115-01S
· 수정완료일자 : 2004년 1월 3일

란자로 구성되어 있는 점목표물(point targets)에 관한 것이었다^[3]. 즉, 레이더 응답 값을 알고 있는 점목표물의 값을 분포목표물과 등가로 놓고 보정하는 방식이었다. 이 방식은 근사 정도가 심하여 분포 목표물에 대한 보정에 있어서 그 정확성에 의심을 받아왔다. 그러므로 본 논문에서는 이러한 근사를 최소화 할 수 있는 정확한 보정기술을 소개하려 한다. 또한 기존의 방식들은 측정된 값의 크기에 대해서만 보정이 이루어지지만 본 논문에서는 그 위상의 변화에 대한 부분도 함께 보정의 과정에 포함하여 보정한다.

JPL/AirSAR의 측정데이터에는 위상 에러성분이 발생될 수 있고 그 데이터의 정확성에 문제가 발생 한다^{[3][4]}. 그러므로 보정된 scatterometer의 데이터의 위상정보를 SAR의 그것과 비교하여 SAR영상 데이터의 교정이 필요하게 된다. 본 논문에서는 정확히 보정된 Scatterometer에 의해 측정된 데이터를 활용하여 SAR 데이터를 보정하는 방법을 소개한다.

II. 이론적 배경

지표면은 확률적으로 균일한 성질을 갖는 불규칙한 매질로 간주할 수 있다. 레이더 산란 측정에 있어서 관심 있는 양은 단위 면적당의 산란 전계에 대한 통계적인 성질인 산란계수 σ^0 이고 이것은 다음과 같이 정의할 수 있다^[5].

$$\sigma^0 = \lim_{r \rightarrow \infty} \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{4\pi r^2}{A} \frac{|E^s|^2}{|E^i|^2} \quad (1)$$

여기서 E^i , E^s 는 각각 입사된 전계와 산란된 전계를 나타내고 A 는 안테나 범이 조사된 영역을 나타내며 r 은 관찰지점과 목표 지면과의 거리를 나타낸다. 위의 정의는 지면이 평면파에 의해 조사되었다는 가정하에 정의된 것이다.

전 편파 레이더 시스템의 안테나 범에 의해 조사된 평면의 분포목표물 지역을 가정하면 그림 1과 같다.

여기서 OMT(Orthogonal Mode Transducer)는 자체 제작한 것으로 안테나와 일체형으로 되어 있고 scatterometer 측정 시에 사용되었다^[6]. 안테나 범이 조사된 영역을 유한개의 픽셀을 가지는 영역으로 나누고 ij 위치에 있는 픽셀의 산란 행렬을 $\Delta \bar{S}(x_i, y_j)$ 로 놓는다.

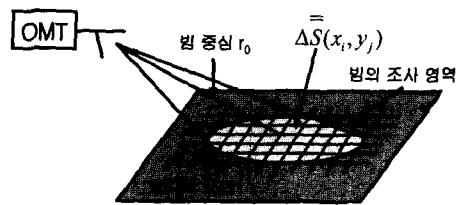


그림 1. 불규칙한 균질매질 평면으로 조사되는 안테나 범과 각 픽셀들

Fig. 1. The antenna beam that is illuminating to the randomly distributed plane surface and the subdivided area.

이상적이지 않은 레이더 시스템과 안테나에 의해 측정된 산란행렬(\bar{U})과 점목표물의 산란행렬(\bar{S})의 관계식은 같이 된다.

$$\bar{U} = \frac{e^{2ik_0r}}{r^2} \bar{R} \bar{S} \bar{T} \quad (2)$$

여기서 \bar{R} , \bar{T} 는 각각 수신과 송신의 2×2 왜곡행렬이다. 또한, ij 번째 픽셀에 대해 측정된 미분형 산란 행렬인 $\Delta \bar{T}$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \Delta \bar{U} &= \frac{e^{2ik_0r(x_i, y_j)}}{r^2(x_i, y_j)} \bar{R}(x_i, y_j) \\ &\cdot \begin{bmatrix} \Delta S_{vv}(x_i, y_j) & \Delta S_{vh}(x_i, y_j) \\ \Delta S_{hv}(x_i, y_j) & \Delta S_{hh}(x_i, y_j) \end{bmatrix} \bar{T}(x_i, y_j) \end{aligned} \quad (3)$$

안테나 범이 조사된 영역내의 모든 픽셀로부터의 후방산란 전계의 합은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \bar{U} &= \sum_i \sum_j \frac{e^{2ik_0r(x_i, y_j)}}{r^2(x_i, y_j)} \bar{R}(x_i, y_j) \\ &\cdot \Delta \bar{S}(x_i, y_j) \bar{T}(x_i, y_j) \end{aligned} \quad (4)$$

미분형 Mueller 행렬을 구하기 위한 상관행렬은 다음과 같다^[5].

$$\bar{W}^0 = \begin{bmatrix} S_{vv}^{0*} S_{vv}^0 & S_{vh}^{0*} S_{vh}^0 & S_{vh}^{0*} S_{vv}^0 & S_{vv}^{0*} S_{vh}^0 \\ S_{hv}^{0*} S_{hv}^0 & S_{hh}^{0*} S_{hh}^0 & S_{hh}^{0*} S_{hv}^0 & S_{hv}^{0*} S_{hh}^0 \\ S_{hv}^{0*} S_{vv}^0 & S_{hh}^{0*} S_{vh}^0 & S_{hh}^{0*} S_{vv}^0 & S_{hv}^{0*} S_{vh}^0 \\ S_{vv}^{0*} S_{hv}^0 & S_{vh}^{0*} S_{hh}^0 & S_{vh}^{0*} S_{hv}^0 & S_{vv}^{0*} S_{hh}^0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

여기서 $S_{pq}^{0*} S_{st}^0 = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta S_{ps}^* \Delta S_{st}}{\Delta A}$ 이다.

식 (4)를 간단히 하기 위해 2×2 행렬을 이에 대응

하는 4개 성분의 벡터로 변환하여 사용하게 된다^[2]. 여기서 다시 목표가 통계적으로 균일한 물질로 구성되어 있으므로, $\Delta S \Delta S^*$ 는 조사된 영역에서 위치의 함수가 아니다. 그러므로 분포목표물에서 측정된 산란 행렬의 covariance 행렬의 각 요소들은 [2]에서와 같이 다음처럼 구할 수 있다.

$$\langle U_m U_n^* \rangle = \sum_{l=1}^4 \sum_{p=1}^4 \left[\int \int_A \frac{1}{r^4(x, y)} D_{ml}(x, y) \cdot D_{np}^*(x, y) dx dy \right] \langle S_l^0 S_p^{0*} \rangle \quad (6)$$

여기서,

$$X_i = S_l^0 S_p^{0*}, \quad i = 4(l-1)+p \text{ 로 나타내고 } X_j = U_m U_n^*, \quad j = 4(m-1)+n$$

(6)을 다시 행렬식으로 쓰면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{Y} = \bar{\bar{B}} \bar{X} \quad (7)$$

여기서 $\bar{\bar{B}}$ 의 ij 번째 요소는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$b_{ij} = \int \int_A \frac{1}{r^4(x, y)} D_{ml}(x, y) D_{np}^*(x, y) dx dy \quad (8)$$

여기서 $i = 4(l-1)+p, j = 4(m-1)+n$ 이다. 미분형 Mueller 행렬은 구성요소가 상관벡터의 구성요소인 다음의 상관행렬 $\bar{\bar{W}}$ 로부터 구해질 수 있다.

$$\bar{\bar{W}} = \begin{bmatrix} X_1 & X_6 & X_2 & X_5 \\ X_{11} & X_{16} & X_{12} & X_{15} \\ X_3 & X_8 & X_4 & X_7 \\ X_9 & X_{14} & X_{10} & X_{13} \end{bmatrix} \quad (9)$$

III. 보정 과정

$\bar{\bar{B}}$ 행렬을 구하기 위해서는 안테나 시스템의 주빔의 영역에 걸친 왜곡 행렬을 알아야 한다. 그 뒤 보정 $\bar{\bar{D}}(x, y)$ 행렬을 알아낸 후 상관벡터 X 를 구해낼 수 있다.

참고문헌 [2]에서 송신과 수신 왜곡 요소들은 다음에 수식과 같이 주어질 수 있다.

$$R_{vv} T_{vv} = r_0^2 e^{-2ik_0 r_0} \frac{U_{vv}^s}{(1+C^2)\sqrt{\sigma^s/4\pi}}$$

$$\beta = \frac{R_{hh}}{R_{vv}} = \frac{2C}{(1+C^2)} \frac{U_{vh}^s}{U_{vv}^s}$$

$$\alpha = \frac{T_{hh}}{T_{vv}} = \frac{1+C^2}{2C} \frac{U_{vh}^s}{U_{vv}^s}$$

$$C = \pm \frac{1}{\sqrt{a}} (1 - \sqrt{1-a}) \quad (10)$$

$$\text{여기서, } a = \frac{U_{vh}^s U_{hv}^s}{U_{vv}^s U_{hh}^s} \text{ 이다.}$$

여기서, $\bar{\bar{U}}^s$ 는 특정한 방향인 (ϕ, ξ) 에서 보정되지 않은 구의 측정값을 나타낸다.

식 (10)에서 주어진 값들로 보정 행렬을 구하면 다음과 같다.

$$\bar{\bar{D}}(x, y) = R_{vv} T_{vv} \begin{bmatrix} 1 & C\alpha & C & C^2\alpha \\ C & \alpha & C^2 & C\alpha \\ C\beta & C^2\alpha\beta & \beta & C\alpha\beta \\ C^2\beta & C\alpha\beta & C\beta & \alpha\beta \end{bmatrix} \quad (11)$$

측정 현장에서 우리는 능동 디바이스 변화에 의한 에러를 보정하기 위해서 오직 빔 중심에서의 구의 응답 값만을 측정하면 된다. 빔 중심의 현장측정 값에 의해 보정된 값들에 프라임을 붙여서 (11)로 계산하면 필드에서의 측정값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \tilde{r}_v \tilde{t}_v &= \left(\frac{r_0}{r_0} \right)^2 e^{2ik_0(r_0 - r_v)} \frac{R_{vv}(0,0) T_{vv}(0,0)}{R_{vv}(0,0) T_{vv}(0,0)} \\ \frac{\tilde{t}_h}{\tilde{t}_v} &= \frac{T_{hh}(0,0)}{T_{vv}(0,0)} \frac{T_{vv}(0,0)}{T_{hh}(0,0)} \\ \frac{\tilde{r}_h}{\tilde{r}_v} &= \frac{R_{hh}(0,0)}{R_{vv}(0,0)} \frac{R_{vv}(0,0)}{R_{hh}(0,0)} \end{aligned} \quad (12)$$

식 (12)의 $R_{vv} T_{vv}$, α , β 를 $R_{vv} T_{vv}$, α' , β' 로 다음의 관계식과 같이 바꾸어주면 임의 방향의 보정행렬 ($\bar{\bar{D}}(\phi, \xi)$)도 구해낼 수 있다.

$$\begin{aligned} R_{vv} T_{vv} &= \tilde{r}_v \tilde{t}_v R_{vv} T_{vv}, \quad \alpha' = -\frac{\tilde{t}_h}{\tilde{t}_v} \alpha, \\ \beta' &= -\frac{\tilde{r}_h}{\tilde{r}_v} \beta. \end{aligned} \quad (13)$$

모든 부분 픽셀에 대한 보정행렬을 구해낸 뒤 식 (8)에 주어진 상관 보정 행렬($\bar{\bar{B}}$)를 구해낼 수 있다. 방위각과 앙각 좌표에서의 상관 보정 행렬은 다음의 형태를 갖는다.

$$b_{ij} = \int \int_Q D_{ml}(\phi, \xi) D_{np}^*(\phi, \xi) \frac{\cos^2 \phi \cos(\theta_0 + \xi)}{h^2} d\phi d\xi \quad (14)$$

구해진 정확한 Muller 행렬의 값과 JPL/AirSAR에서의 Muller 행렬을 서로 비교하여 그 차이를 구해내고 이를 사용하여 전체 AirSAR 데이터를 보정하는 과정이 필요하다. 또한 후방산란계수의 크기뿐만 아니라 위상에 대한 차이를 비교하기 위해 α 와 ξ 를 정의하면 위상차의 pdf(probability density function)는 참고문헌 [7]에서 정의된 다음의 두 값으로 나타낼 수 있다. 여기서 α 는 degree of correlation이고, ξ 는 co-polarized phase difference이다. 이 변수들은 hh-편파와 vv-편파의 위상 차이에 대한 위상변수들이다.

$$\alpha = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(M_{33} + M_{44})^2 + (M_{34} - M_{43})^2}{M_{11}M_{22}}} \quad (15)$$

$$\xi = \tan^{-1}\left(\frac{M_{34} - M_{43}}{M_{33} + M_{44}}\right) \quad (16)$$

IV. 보정 실행 결과 및 비교

그림 2는 보정 실행의 과정을 보여주는 흐름도이다. Chamber에서의 구 측정데이터와 측정 지역에서의 구 측정데이터 그리고 이론적인 구의 데이터를 사용하여 보정행렬(\bar{D})를 구해내고 이를 사용하여 상관보정행렬(\bar{B})를 구해낸 후 측정하고자 하는 지역의 측정데이터(\bar{U})를 사용하여(\bar{Y})를 구해내고 그 후 Muller(\bar{M}^0) 행렬로부터 후방산란계수(σ^0)를 구해내면 된다.

그림 3은 Chamber 내에서 구의 응답 특성을 측정하기 위한 장비의 구성도이다.

측정지역의 데이터는 차량 탑재형 C-밴드(5.3 GHz) OMT 장착 scatterometer를 사용하여 논, 잔디밭, 맨땅 지표면의 각 편파 응답을 측정하였다. Chamber에서의 구의 측정은 C-밴드에서 범의 중심에서의 앙(고)과 방위각을 각각 $\pm 10.5^\circ$ 범위에서 1.5° 의 간격으로 측정되었다.

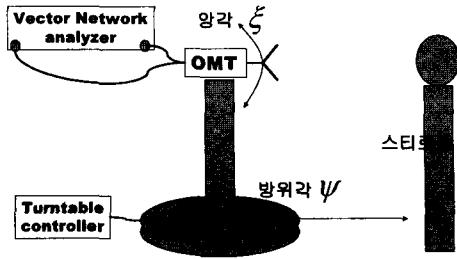


그림 3. 안테나 Polarimetric 패턴 측정
Fig. 3. Measurement of the antenna polarimetric pattern.

각과 방위각을 각각 $\pm 10.5^\circ$ 범위에서 1.5° 의 간격으로 측정되었다.

그림 4는 Chamber내에서 측정한 구의 표준화된 이득 패턴과 동일 편파의 위상차와 교차 편파의 위상차를 안테나의 주 범 내에서 나타낸 그래프이다.

표 1에서는 입사각에 따른 Scatterometer의 보정된 측정값과 SAR데이터의 같은 종류의 데이터 지역에서의 위상 차이를 보여주고 있다. SAR 데이터의 위상 변수(degree of correlation) 값이 더 작으므로 SAR에 이 값들을 더해줌으로써 SAR 데이터를 보정할 수 있다. 이 위상 변수(degree of correlation)는 hh-편파와 vv-편파간 위상 차이를 random 변수로 하여 N 측정 samples에서 pdf를 구하고 표준편차의 크기를 정량화한 변수이다^[7]. 예를 들면, 0도에서는 hh-편파와 vv-편파 측정 위상 값이 같으므로 degree of correlation 값은 1이 된다. 이 측정값이 scatterometer에서 SAR보다 높은 것은 scatterometer는 위상차까지 보정되었지만, SAR 시스템의 위상차는 보정이 안되어 있다는 증거가 된다.

표 2에서는 같은 지역의 후방산란계수에 대한 비교이다. 후방산란계수는 이 경우 논 60° 를 제외한 경우 약 1 dB 내의 오차 밖에는 없다는 것을 보이고

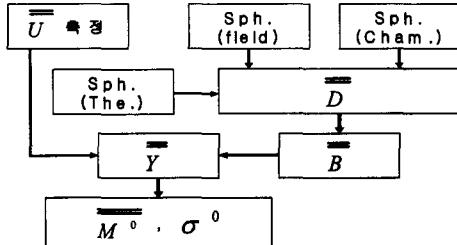


그림 2. 보정실행 과정 흐름도
Fig. 2. Flow chart for the calibration procedure.

표 1. Degree of correlation 비교
Table 1. Degree of correlation comparison.

구 분	입사각	α 측정값		차이
		Scatt.	SAR	
맨땅	40°	0.48	0.13	0.35
논	50°	0.41	0.15	0.26
	60°	0.39	0.13	0.26
잔디	50°	0.23	0.18	0.05

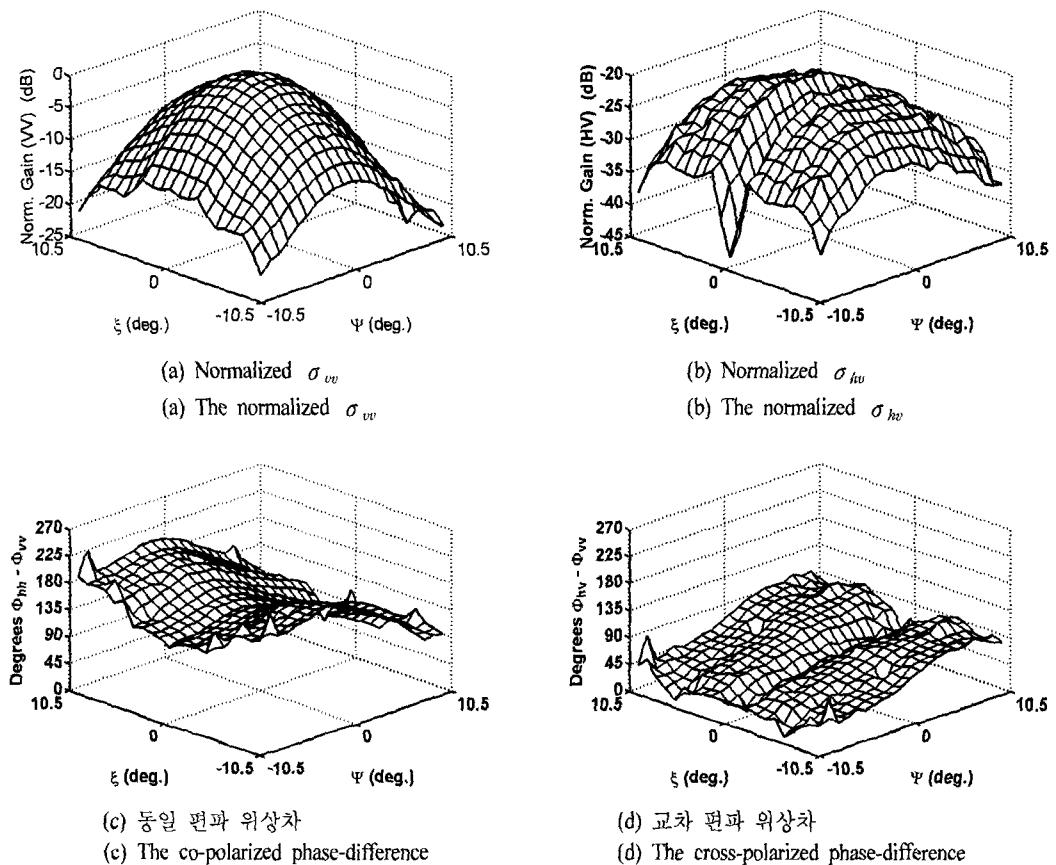


그림 4. C-band scatterometer의 주 범 내에서 측정한 구의 편파 응답
Fig. 4. C-band polarimetric responses of a sphere.

표 2. 산란계수 비교

Table 2. Comparison of backscattering coefficients.

구분	입사각	VV		HV		차이
		Scatt	SAR.	Scatt	SAR.	
랜땅	40°	-8.0	-9.3	-18.3	-16.7	1
	50°	-12.9	-11.2	-18.7	-17.9	1
	60°	-14.3	-9.8	-20.8	-18.2	2
잔디	50°	-12.5	-13.6	-20.9	-20.6	1

있다. 이는 SAR 시스템과 지상 scatterometer 간의 산란계수 차이는 없지만, 위상의 차이는 크다는 것을 보여준다.

표 1과 2에서 보인 차이를 사용하여 JPL/AirSAR의 데이터를 교정하여 사용할 수 있다. 여러 지역의 표본을 선택하여 교정하면 전체 SAR 데이터를 교정한 값을 취할 수 있게 된다.

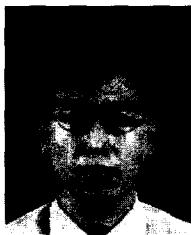
V. 결 론

본 논문에서는 calibration된 scatterometer를 이용하여 SAR 데이터를 보정하는 연구 결과를 보였다. 안테나 주 범에 걸친 레이더 왜곡을 정의함으로써 정확한 미분형 Mueller 행렬을 구할 수 있었다. 또한 이를 통해 정확한 후방산란계수를 구할 수 있었다. 정확히 보정된 Scatterometer의 데이터를 사용하여 SAR 데이터의 보정도 수행 가능함을 보였다. 특히 기존의 SAR 시스템은 정확하게 위상을 보정해 주지 않기 때문에 fully-polarimetric하게 산란계수 크기와 위상변수를 동시에 보상한 지상의 scatterometer를 이용하여 SAR 시스템을 더욱 정확하게 보정할 수 있음을 보여 주었다.

참 고 문 헌

- [1] K. Sarabandi, F. T. Ulaby, "A Convenient Technique For Polarimetric Calibration of Single-Antenna Radar Systems", *IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens.*, vol. 28, no. 6, Nov. 1990.
- [2] K. Sarabandi, Y. Oh and F. T. Ulaby, "Measurement and Calibration of Differential Mueller Matrix of Distributed Targets", *IEEE Trans. Antennas Propagat.*, vol. 40, Dec. 1992.
- [3] K. Sarabandi et al., "Cross-Calibration Experiment of JPL AIRSAR and Truck-Mounted Polarimetric Scatterometer", *IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens.*, vol. 32, no. 5, Sep. 1994.
- [4] K. Sarabandi, "Calibration of a Polarimetric Synthetic Aperture Radar using a Known Distributed Target", *IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens.*, vol. 32, May 1994.
- [5] F. T. Ulaby, C. Elachi, *Radar Polarimetry for Geoscience Applications*, Artech House, Inc., 1990.
- [6] 홍진영, "Ka-밴드 마이크로스트립 배열 안테나 설계", 홍익대학교 대학원 석사논문, pp. 41-46, Appendix, 2001년 10월.
- [7] K. Sarabandi, "Derivation of Phase Statistics from the Mueller Matrix", *Radio Sci.*, vol. 27, Sep.~Oct. 1992.

정 구 준



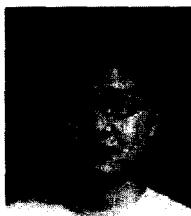
2001년 8월: 홍익대학교 전자전기
공학부 (공학사)
2002년 2월~현재: 홍익대학교 대
학원 전파통신공학과 석사과정
[주 관심분야] 전파 산란, 마이크로
파 원격탐사, SAR 영상 분석

오 이 석



1982년 2월: 연세대학교 전기공학
과 (공학사)
1988년 12월: 미국 University of
Missouri-Rolla, 전기 및 컴퓨터
공학과 (공학석사)
1993년 12월: 미국 University of
Michigan, Ann Arbor, 전기공학
및 컴퓨터과학과 (공학박사)
1994년 3월~현재: 홍익대학교 전파공학과 부교수
[주 관심분야] 전파 산란, 마이크로파 원격탐사, 안테나

홍 진 영



2000년 2월: 홍익대학교 전자전기
공학부 (공학사)
2002년 2월: 홍익대학교 대학원 전
파통신공학과 (공학석사)
2003년 3월~현재: 홍익대학교 전
파통신공학과 박사과정
[주 관심분야] 전파 산란, 마이크
로파 원격탐사